



昭光サイエンス株式会社

JASIS2019 出展のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く 御礼申し上げます。

弊社は2019年9月4日(水)~9月6日(金)の3日間、幕張メッセで開催されます 『JASIS2019』に出展いたします。

昭光サイエンス(株)では、化合物の合成から、分取・精製、分析評価に至るまで、様々な研究支援装置で皆様のご研究にトータルソリューションをご提供します。本展示会におきましては、高分子材料、ナノ粒子、バイオテクノロジー研究者、合成研究者向けの分析評価装置や分離精製装置をご紹介します。

ご多忙中とは存じますが、是非ご来場頂き、当ブースならびに新技術説明会にお立ち寄り下 さい。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

出展内容

- ▶多角度光散乱検出器 (DAWNシリーズ)
- ▶フィールド・フロー・フラクショネーション (Eclipse Dua l Tech)
- ▶動的光散乱測定器 (DynaPro PlateReaderⅢ、DynaPro NanoStar)
- ▶ゼータ電位・粒度分布測定器測定器 (Mobius)
- ▶サブビジブル粒子測定器(HORIZON)
- ▶高性能2ch逆相/順相分取精製システム (Purifシリーズ)
- ▶中圧分取精製用カートリッジ・カラム (Purif-Pack-EX、 Purif-StarGel)
- ▶高性能SECシステム(Prominence500シリーズ)
- ▶HPLC用示差屈折率検出器(RI-500シリーズ)
- ▶電気伝導度検出器(CD-200)
- ▶HFIP自動精製システム(Solpure)
- ▶強力洗浄濃縮液(ヒカリエース)
- ▶安定同位体試薬、元素分析計用消耗品





新技術説明会 参加費:無料

ナノ粒子分析の最前線ー分離高精度分析から高速分析まで

会場 N-6 ホテルニューオータニ幕張

ナノ粒子の粒子径分布、ゼータ電位測定を高分解能、高速分析、自動化分析に対応する各種装置と 最新アプリケーションを紹介します。

超高速、省溶媒GPC-MALS-粘度分析への挑戦

開催日	2019年9月5日(木)	時間	14:25~14:50
部屋	A-8 アパホテル&リゾート <東京ベイ幕張>		•

ダウンサイズGPCカラムを使用した光散乱-粘度測定による各種高分子の解析法を紹介します。

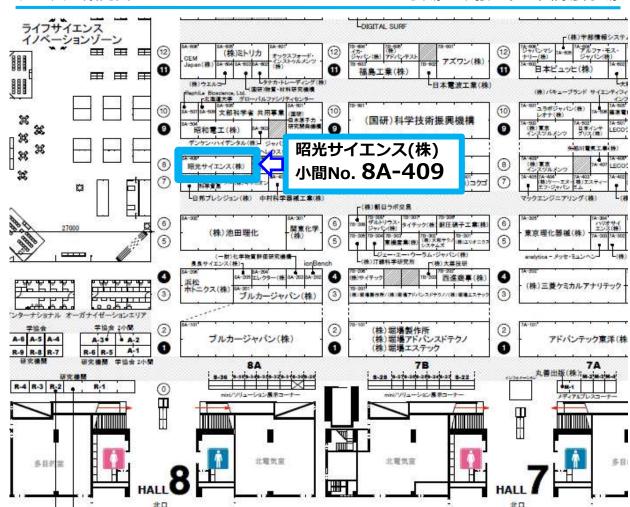
光散乱、粘度法を用いた高分子分析の基礎講座と次世代多角度光散乱、粘度検出器の紹介

開催日	2019年9月6日(金)	時間	12:35~13:25
部屋	A-5 アパホテル&リゾート <東京ベイ幕張>		•

光散乱&粘度法を用いた各種高分子の絶対分子量、分子形態、分岐度の測定方法を原理から応用例 まで分かりやすく解説し、次世代装置を紹介致します。

ブースご案内図

会場:幕張メッセ国際展示場



※ご来場にはWEBでの事前入場登録が必要となります。詳細は展示会運営のホームページでご確認ください。